**УДК** 54-386:546.883 **DOI** dx.doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-11-17

# Получение порошков тантала восстановлением комплексных оксифторидных соединений натрием

© 2015 г. В.Н. Колосов, М.Н. Мирошниченко, Т.Ю. Прохорова, В.М. Орлов

Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра РАН (ИХТРЭМС КНЦ РАН), г. Апатиты, Мурманская обл.

Статья поступила в редакцию 26.11.14 г., доработана 14.01.15 г., подписана в печать 26.01.15 г.

Колосов В.Н. – докт. техн. наук, вед. науч. сотрудник ИХТРЭМС КНЦ РАН

(184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Академгородок, 26a), профессор кафедры химии и строительного материаловедения Апатитского филиала Мурманского государственного технического университета. E-mail: lab26@chemy.kolasc.net.ru.

Мирошниченко М.Н. – канд. техн. наук, науч. сотрудник ИХТРЭМС КНЦ РАН. E-mail: tantal@chemy.kolasc.net.ru.

Прохорова Т.Ю. - канд. техн. наук, ст. науч. сотрудник ИХТРЭМС КНЦ РАН. E-mail: tantal@chemy.kolasc.net.ru.

**Орлов В.М.** – докт. техн. наук, ст. науч. сотр., зав. лабораторией металлургии редких элементов КНЦ РАН, профессор кафедры обогащения Горного факультета Кольского филиала Петрозаводского государственного университета. E-mail: orlov@chemy.kolasc.net.ru.

На основе термодинамических и экспериментальных исследований реакций восстановления соединений тантала натрием из расплавов, содержащих комплексные оксифторидные соединения тантала, отобраны вещества ( $K_2Ta_2O_3F_6$ ,  $K_3TaOF_6$ ,  $K_2TaOF_5$  и  $KTaOF_4$ ), наиболее пригодные для использования в качестве кислородсодержащих добавок при натриетермическом получении высокодисперсного танталового порошка. Применение указанных соединений позволяет получать порошки тантала с удельной поверхностью на уровне 3-5 м $^2$ /г, что в 8-10 раз выше, чем у порошков, приготовленных в тех же условиях при восстановлении  $K_2TaF_7$ . Показано, что полученные порошки тантала могут быть востребованы в качестве исходного материала для создания конденсаторного порошка с зарядом 70000-100000 мкKл/г.

Ключевые слова: оксифторидное соединение, тантал, порошок, натриетермическое восстановление.

**Для цитирования:** *Колосов В.Н., Мирошниченко М.Н., Прохорова Т.Ю., Орлов В.М.* Получение порошков тантала восстановлением комплексных оксифторидных соединений натрием // Изв. вузов. Порошк. металлургия и функц. покрытия. 2015. No. 3. C. 11–17. DOI: dx.doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-11-17.

Kolosov V.N., Miroshnichenko M.N., Prokhorova T.Yu., Orlov V.M.

#### Preparation of tantalum powders by reduction of complex oxyfluoride compounds by sodium

Substances ( $K_2Ta_2O_3F_6$ ,  $K_3TaOF_6$ ,  $K_2TaOF_3$ , and KTaOF<sub>4</sub>) most suitable for the use as oxygen-containing additives in the sodium-thermal fabrication of finely dispersed tantalum powder are selected from the melts containing complex oxyfluoride compounds of tantalum based on thermodynamic and experimental investigations of reduction reactions of tantalum compounds with sodium. The application of mentioned compounds gives the opportunity to fabricate the tantalum powders with the specific surface at a level of 3-5 m $^2/g$ , which is higher by a factor of 8-10 compared with powders prepared under the same conditions upon reducing  $K_2TaF_7$ . It is shown that the prepared tantalum powders can be demanded as the initial material to create the capacitor powder with the charge of  $70000-100000~\mu\text{C}/g$ .

**Keywords:** oxyfluoride compound, tantalum, powder, sodium-thermal reduction.

**Citation:** *Kolosov V.N., Miroshnichenko M.N., Prokhorova T.Yu., Orlov V.M.* Poluchenie poroshkov tantala vosstanovleniem kompleksnykh oksiftoridnykh soedinenii natriem. *Izv. Vuzov. Poroshk. Metall. Funkts. Pokryt.* 2015. No. 3. P. 11–17. DOI: dx.doi.org/10.17073/1997-308X-2015-3-11-17.

#### Введение

Танталовые порошки широко используются в производстве объемно-пористых конденсаторов. Основным способом их получения является натриетермическое восстановление гептафторотанталата калия ( $K_2$ Ta $F_7$ ) из расплава, в который добавляют галогениды щелочных металлов в ка-

честве соли-разбавителя для регулирования его состава. Для обеспечения качественной анодной оксидной диэлектрической пленки и высокого удельного заряда конденсатора требуется высокочистый танталовый порошок с развитой поверхностью [1].

В то же время использование чистых реагентов при проведении процесса в расплавах с высокой концентрацией К<sub>2</sub>ТаF<sub>7</sub> приводит к образованию порошков с недостаточно большой удельной поверхностью [2]. Значительный рост последней можно обеспечить восстановлением К<sub>2</sub>ТаF<sub>7</sub> из расплавов с высоким (>90 мас.%) содержанием соли-разбавителя [3]. Однако при этом снижается производительность процесса и при отмывке порошка образуются большие объемы сбросных растворов, содержащих фтор. Ранее [4] было показано, что добавка в расплав комплексных оксифторидных соединений тантала (КСТ) существенно влияет на кристаллизацию Та в процессе восстановления, приводя к значительному росту удельной поверхности порошка. При этом не снижается качество конечного продукта — конденсаторного порошка [5].

Цель настоящей работы — выбор оксифторидных соединений тантала, наиболее пригодных для использования в качестве прекурсоров при натриетермическом получении танталового порошка с развитой поверхностью, и исследование характеристик порошков, приготовленных таким образом.

#### Термодинамический анализ

Согласно данным литературы [6, 7], в галогенидных расплавах, содержащих соединения тантала и кислород, могут присутствовать оксифторидные комплексы тантала различного состава:  ${\rm TaOF_5}^{2-}$ ,  ${\rm TaOF_4}^-$ ,  ${\rm TaOF_6}^{3-}$ ,  ${\rm TaO_2F_4}^{3-}$ ,  ${\rm TaO_3F_2}^{3-}$ ,  ${\rm TaOCl}_x{\rm F}_y^{z-}$ , где z=x+y-3. Для оценки возможности их восстановления натрием и выбора оптимальных соединений, пригодных для получения танталового порошка в расплаве, был выполнен термодинамический анализ реакций восстановления натрием ряда КСТ:

$$K_2 \text{TaOF}_5 + 5 \text{Na} = \text{Ta} + 2 \text{KF} + 3 \text{NaF} + \text{Na}_2 \text{O}, (1)$$

$$K_3 \text{TaOF}_6 + 5 \text{Na} = \text{Ta} + 3 \text{KF} + 3 \text{NaF} + \text{Na}_2 \text{O}, (2)$$

$$KTaOF_4 + 5Na = Ta + KF + 3NaF + Na2O,$$
 (3)

$$K_2Ta_2O_3F_6 + 10Na = 2Ta + 2KF + 4NaF + 3Na_2O,$$
 (4)

$$K_3 \text{TaOF}_5 \text{Cl} + 5\text{Na} =$$
  
= Ta + 2KF +Na<sub>2</sub>O+ 3NaF + KCl, (5)

$$NaK2TaOF5Cl + 6Na =$$

$$= Ta + KF + 4NaF + NaCl + Na2O + KCl, (6)$$

$$K_3 \text{TaO}_2 F_4 + 5 \text{Na} = \text{Ta} + 3 \text{KF} + \text{NaF} + 2 \text{Na}_2 O, (7)$$

$$K_2TaO_3F + 5Na = Ta + K_2O + 2Na_2O + NaF$$
, (8)

$$KTaOClF_3 + 5Na = Ta + KCl + 3NaF + Na_2O$$
, (9)

$$K_2NaTaO_2F_4 + 6Na =$$
  
=  $Ta + 2KF + 2NaF + 2Na_2O$ , (10)

$$K_2NaTaOF_6 + 6Na = Ta + 2KF + 4NaF + Na_2O$$
, (11)

$$K_3 \text{TaO}_3 F_2 + 4 \text{Na} = \text{Ta} + 2 \text{KF} + K_2 O + 2 \text{Na}_2 O, (12)$$

$$K_2NaTaO_3F_2 + 5Na = Ta + 2KF + 3Na_2O,$$
 (13)

$$K_2 \text{TaOClF}_4 + 5\text{Na} =$$

$$= \text{Ta} + \text{KF} + \text{KCl} + 3\text{NaF} + \text{Na}_2\text{O}, \qquad (14)$$

$$K_2$$
NaTaOCl $F_5 + 6$ Na =

$$= Ta + KCl + KF + 4NaF + Na2O,$$
 (15)

$$K_2TaO_2F_3 + 5Na = Ta + 2KF + NaF + 2Na_2O.$$
 (16)

Отсутствующие в литературе термодинамические характеристики соединений тантала, приведенных в реакциях (3)—(16), были определены по методике, предложенной ранее в работе [8]. Расчетные значения энтальпии ( $\Delta H^0_{298}$ ) и энтропии ( $\Delta S^0_{298}$ ) образования КСТ представлены в табл. 1. На основе этих данных и известных термодинамических величин [9] была проведена оценка вероятности протекания реакций (1)—(16). Рассчитанные значения энтальпии, энтропии и изменения энергии Гиббса этих реакций приведены в табл. 2.

Согласно результатам расчетов все рассмотренные соединения могут быть восстановлены натрием. В качестве прекурсоров при экспериментальном исследовании получения высокодисперсных порошков тантала нами были использованы соединения  $K_2TaOF_5$ ,  $K_3TaOF_6$ ,  $KTaOF_4$  и  $K_2Ta_2O_3F_6$  (реакции (1)—(4)). При высокой термодинамической вероятности восстановления натрием они имеют относительно простой состав по сравнению с другими веществами (см. табл. 2).

Таблица 1. Расчетные значения энтальпии и энтропии образования для некоторых комплексных оксифторидных соединений тантала

Вещество	$\Delta H^0_{298}, \ $ кДж·моль $^{-1}$	$\Delta S^0_{298},$ Дж·моль $^{-1}$ ·K $^{-1}$		
K <sub>3</sub> TaOF <sub>5</sub> Cl	-3151	281		
K <sub>3</sub> TaOF <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub>	-2894	339		
KTaOClF <sub>3</sub>	-1890	190		
K <sub>2</sub> NaTaO <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	-2888	281		
K₂NaTaOF <sub>6</sub>	-3160	292		
K <sub>3</sub> TaO <sub>3</sub> F <sub>2</sub>	-2111	274		
K <sub>2</sub> NaTaO <sub>3</sub> F <sub>2</sub>	-2119	242		
K <sub>2</sub> TaOClF <sub>4</sub>	-2457	256		
K <sub>2</sub> NaTaOClF <sub>5</sub>	-3031	308		
NaK <sub>2</sub> TaOF <sub>5</sub> Cl	-3126	270		
$K_2Ta_2O_3F_6$	-3896	295		
KTaOF <sub>4</sub>	-2020	174		
K <sub>2</sub> TaO <sub>2</sub> F <sub>3</sub>	-2314	230		
K <sub>3</sub> TaO <sub>2</sub> F <sub>4</sub>	-2880	297		
K <sub>2</sub> TaO <sub>3</sub> F	-1543	193		
$K_2Ta_5O_{12}F_3$	-5955	673		

Таблица 2. **Термодинамические данные** по реакциям восстановления натрием комплексных оксифторидных соединений тантала

Реакция	$\Delta H$ , кДж·моль $^{-1}$	$\Delta S$ , Дж·моль $^{-1}$ · $K^{-1}$	$\Delta G_{973}$ , кДж·моль $^{-1}$	$\Delta G_{1073},$ кДж·моль $^{-1}$
(1)	-571	129	-697	-709
(2)	-530	135	-661	-674
(3)	-699	86	-783	-792
(4)	-813	198	-1006	-1025
(5)	-571	129	-696	-709
(6)	-1018	189	-1202	-1221
(7)	-242	70	-310	-317
(8)	-242	69	-309	-316
(9)	-699	86	-783	-792
(10)	-245	62	-305	-311
(11)	-702	79	-779	-787
(12)	-232	76	-305	-313
(13)	-282	81	-360	-368
(14)	-699	86	-783	-792
(15)	-702	79	-779	-787
(16)	-242	69	-309	-316

#### Методика эксперимента

При проведении экспериментальных исследований соединение  $K_2Ta_2O_3F_6$  восстанавливали индивидуально, а остальные оксифторидные КСТ — в виде наборов смесей:  $K_2Ta_2O_3F_6$ — $K_3TaOF_6$ — $K_2TaOF_5$ ,  $K_2Ta_2O_3F_6$ — $K_3TaOF_6$  и  $K_3TaOF_6$ —КТаОF4. В качестве соли-разбавителя во всех случаях выбран хлорид натрия NaCl (XЧ). Его содержание в исходной шихте составляло 47 и 67 мас.%. Прекурсорами для синтеза КСТ являлись  $K_2TaF_7$  и  $K_2TaO_2F_5$ :  $H_2O$  с содержанием металлических примесей не более 0,001 мас. % кажлой.

Соединение  $K_2Ta_2O_3F_6$  синтезировали сплавлением  $K_2$  Ta $F_7$  с  $Ta_2O_5$  при температуре t = 800 °C в атмосфере аргона. Смеси K<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>F<sub>6</sub>—K<sub>3</sub>TaOF<sub>6</sub> и K<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>F<sub>6</sub>—K<sub>3</sub>TaOF<sub>6</sub>— K<sub>2</sub>TaOF<sub>5</sub> получали термообработкой соответственно  $K_2$  Ta $O_2F_5$ · $H_2O$  в вакууме [10] и  $K_2$ Та $F_7$  на воздухе [11]. Смесь  $K_3$ Та $OF_6$ —  $KTaOF_4$  синтезировали *in situ* в рабочем расплаве путем взаимодействия загруженных в шихту  $K_{2}$ Та $F_{7}$  и Та $_{2}$ О $_{5}$  при мольном отношении 3:1 [12]. Подачу натрия на поверхность расплава начинали при температуре 700°C, постепенно повышая ее до 800-830 °С за счет тепла, выделяющегося при протекании реакций. Методика экспериментов подробно описана в работе [4].

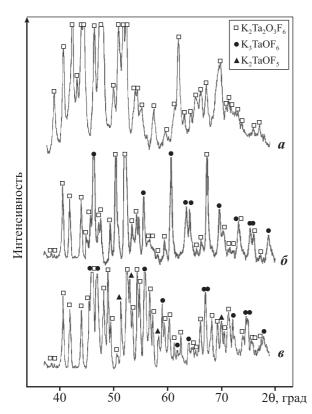
Содержание кислорода в расплаве определяли методом ИК-спектроскопии на приборе Specord M80 («Jena»). Состав реагентов и продуктов реакций изучали с помощью рентгенофазового анализа (РФА) на дифрактометре ДРОН-2 (Си $K_{\alpha}$ -излучение) и ИК-спектроскопии. Методики исследования характеристик порошков и изготовленных из них анодов приведены в [4, 5].

# Результаты и их обсуждение

О составе синтезированных КСТ судили по данным рентгенофазового анализа. Фрагменты дифрактограмм этих соединений приведены на рис. 1, кроме синтезированных *in situ*. Из приведенных данных

видно, что продукты синтеза полностью соответствуют требуемым соединениям. Результаты РФА подтверждаются ИК-спектроскопией полученных веществ. На рис. 2 в качестве примера приведены ИК-спектры  $K_2Ta_2O_3F_6$ , а также его смеси с  $K_3TaOF_6$ . Характеристическими пиками  $K_2Ta_2O_3F_6$  и  $K_3TaOF_6$  являются соответственно  $v=988,\,916,\,668,\,553,\,508,\,495$  см $^{-1}$  [13] и 900, 552, 472, 440, 417 см $^{-1}$  [14]. В пределах погрешности измерений все они наблюдаются на приведенных спектрах. Для сравнения на этом же рисунке приведен ИК-спектр реакционной массы после завершения процесса восстановления.

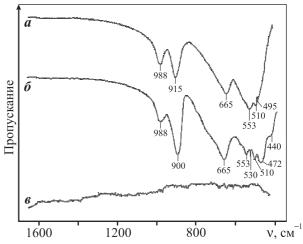
Результаты экспериментальных исследований подтвердили возможность полного восстановления натрием всех выбранных КСТ. Типичный фрагмент дифрактограммы реакционной массы после восстановления КСТ из расплава с сольюразбавителем NaCl представлен на рис. 3, из которого видно, что дифрактограмма содержит только



**Рис. 1.** Фрагменты дифрактограмм синтезированных оксифторидных соединений, использованных для получения порошка тантала

 $a - K_2 Ta_2 O_3 F_6$ , 6 -смесь  $K_2 Ta_2 O_3 F_6 - K_3 Ta O F_6$ ,

 $\mathbf{6}$  – смесь  $K_2Ta_2O_3F_6-K_3TaOF_6-K_2TaOF_5$ 



**Рис. 2.** ИК-спектры  $K_2$ Та $_2$ О $_3$ F $_6$  ( $\boldsymbol{a}$ ), смеси  $K_2$ Та $_2$ О $_3$ F $_6$ —  $K_3$ ТаОF $_6$  ( $\boldsymbol{\delta}$ ) и реакционной массы после завершения процесса восстановления ( $\boldsymbol{s}$ )

отражения от Та, NaF и KCl. В то же время в ходе протекания реакций (1)—(4) наряду с этими продуктами образуются KF и Na<sub>2</sub>O. Так как в расплаве протекает реакция замещения:

$$KF + NaCl = NaF + KCl,$$
 (17)

то после восстановления в застывшем плаве присутствует хлорид калия и отсутствует фторид калия. Отсутствие дифракционных пиков  $Na_2O$  обусловлено тем, что его растворимость в кристаллизовавшихся галогенидных солях меньше предела обнаружения  $P\Phi A$ .

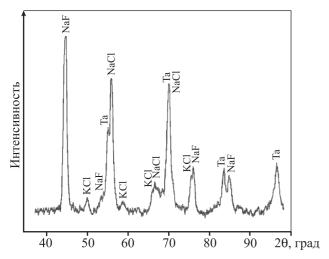
Характеристики порошков, полученных при восстановлении разных соединений тантала, в том числе и  $K_2$ Та $F_7$  (для сравнения), приведены в табл. 3. Видно, что при одинаковом содержании NaCl в исходной шихте при восстановлении расплава, содержащего КСТ, удельная поверхность ( $S_{yg}$ ) порошка возрастает в 8-10 раз по сравнению с восстановлением  $K_2$ Та $F_7$ . С увеличением мольного отношения О: Та растет  $S_{yg}$  порошков и, соответственно, повышается удельный заряд (Q) изготовленных из них анодов. Содержание кислорода в порошке возрастает пропорционально увеличению удельной поверхности за счет повышения количества естественного оксида на поверхности тантала.

Выполненный по методике [16] расчет показывает, что доля растворенного в объеме металла кислорода не зависит от его содержания в расплаве и не превышает  $0.03 \pm 0.01$  мас.%. В целом его

Состав шихты			Порошок		Аноды				
КСТ	$C_{ m NaCl},$ мас.%	O : Ta	С <sub>О</sub> , мас.%	$S_{yд}$ , $M^2 \cdot \Gamma^{-1}$	t <sub>s</sub> , °C	$\Delta d/d$ , %	U <sub>f</sub> , B	$Q$ , мк $K$ л· $\Gamma$ <sup>-1</sup>	
K <sub>2</sub> Ta <sub>2</sub> O <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	47	1,50	1,19	3,30	1350	19,2	30	55200	
K <sub>2</sub> Ta <sub>2</sub> O <sub>3</sub> F <sub>6</sub> -K <sub>3</sub> TaOF <sub>6</sub>	47	1,25	1,12	3,15	1350	15,0	40	46600	
					1200	15,2	30	74400	
	67	1,25	1,82	5,10	1250	20,4	30	68600	
					1300	24,1	30	51400	
K <sub>2</sub> Ta <sub>2</sub> O <sub>3</sub> F <sub>6</sub> -K <sub>3</sub> TaOF <sub>6</sub> -K <sub>2</sub> TaOF <sub>5</sub>	47	1,10	0,71	2,17	1250	10,4	30	63700	
K <sub>3</sub> TaOF <sub>6</sub> -KTaOF <sub>4</sub>	67	1,00	1,41	3,45	1250	18,0	10	99900	
							30	70200	
${ m K_2TaF_7}^*$	47	_	0,08	0,25	1550	2,6	70	15330	
	67	_	0,23	0,59	1400	2,0	70	23110	
$^*$ Данные для соединения $K_2$ Та $F_7$ взяты из работы [15].									

Таблица 3. Характеристики танталовых порошков и изготовленных из них анодов

количество в порошках, полученных восстановлением КСТ, соответствует обычным нормам для танталовых порошков с такой же удельной поверхностью, полученных восстановлением  $K_2$ Ta $F_7$  [3]. Содержание других контролируемых примесей в порошках по данным масс-спектрометрического анализа с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) составляло,  $10^{-3}$  мас.%: Fe < 0,8, Ni < 0,5, Cr < < 0,5, Zr < 3, Ca < 2, Si < 3, Mg < 0,5, Nb < 3, C < 5, K, Na  $\leq$  3. Эти значения в пределах погрешности измерения находятся на уровне, достигнутом при



**Рис. 3.** Фрагмент дифрактограммы застывшей реакционной массы после восстановления смеси  $K_2Ta_2O_3F_6-K_3TaOF_6$ 

традиционном получении порошков тантала восстановлением  $K_2$  Та $F_7$  [4].

Характеристики анодов, изготовленных из порошков, полученных в исследуемых расплавах, приведены в табл. 3. Максимальный удельный заряд анодов Q > 50000 мкКл·г<sup>-1</sup> был достингут при  $S_{yg} > 3$  м²·г<sup>-1</sup>. При этом большие значения радиальной усадки ( $\Delta d/d$ ) свидетельствуют о возможности уменьшения температуры спекания ( $t_s$ ) без существенного снижения механической прочности анодов, а следовательно, и дальнейшего повышения их заряда. Существенное увеличение Q при снижении напряжения ( $U_f$ ) формовки (анодирования) с 30 до 10 В объясняется особенностями структуры анодов, полученных из порошков с высокоразвитой поверхностью.

# Выводы

- **1.** Выполнен термодинамический анализ реакций восстановления натрием комплексных оксифторидных соединений тантала. На основе полученных данных в качестве прекурсоров предложены следующие КСТ:  $K_2$ TaOF<sub>5</sub>,  $K_2$ Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>F<sub>6</sub>, KTaOF<sub>4</sub> и  $K_3$ TaOF<sub>6</sub>.
- **2.** С использованием выбранных КСТ по натриетермической технологии получены порошки тантала с удельной поверхностью на уровне

 $3-5 \text{ м}^2 \cdot \text{г}^{-1}$  и низким содержанием примесей, которые могут служить исходным материалом для создания конденсаторного порошка с удельным зарядом на уровне  $70000-100000 \text{ мкK} \text{л} \cdot \text{г}^{-1}$ .

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 12-03-9880 р\_север\_а) и гранта «Ведущие научные школы» (НІІІ-487.2014.3).

## Литература

- 1. Balaji T., Govindaiah R., Sharma M.K. et al. Sintering and electrical properties of tantalum anodes for capacitor applications // Mater. Lett. 2002. Vol. 56. No. 4. P. 560—563
- Purushotham Y., Ravindranath K., Kuma A. Quality improvements in tantalum powder by automation of sodium reduction system // Int. J. Refract. Metal. Hard Mater. 2009. Vol. 27. No. 3. P. 571—576.
- 3. Pat. 7679885 (US). Tantalum powder and methods of manufacturing same / Mizusaki Y., Iijima H., Noguchi Y. 16.03.
- Kolosov V.N., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Prokhorova T.Yu. Preparation of high purity tantalum powders by sodium thermal reduction // Inorganic Materials. 2012. Vol. 48. No. 9. P. 903—907; Колосов В.Н, Орлов В.М., Мирошниченко М.Н., Прохорова Т.Ю. Получение высокочистых порошков тантала натриетермическим методом // Неорган. материалы. 2012. Т. 48. С. 1023—1027.
- 5. Prokhorova T.Yu., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Kolosov V.N. Effect of tantalum capacitor powder preparation conditions on the dielectric loss tangent of anodes // Inorganic Materials. 2014. Vol. 50. No. 2. P. 145—149; Прохорова Т.Ю., Орлов В.М., Мирошниченко М.Н., Колосов В.Н. Влияние условий получения танталовых конденсаторных порошков на тангенс угла диэлектрических потерь анодов // Неорган. матер. 2014. T. 50. No. 2. С. 161—165.
- Полякова Л.П., Кононова З.А., Кременецкий В.Г., Поляков Е.Г. Влияние кислорода на комплексообразование и электрохимические процессы в расплаве // Электрохимия. 1997. Т. 33. No. 9. С. 1088—1097.
- 7. Chamelot P., Palau P., Massot L. et al. Electrodeposition process of tantalum (V) species in molten fluorides containing oxide ions // Electrochem. Acta. 2002. Vol. 47. P. 3423—3429.
- 8. *Амосов В.М.* К термохимии комплексных галогенидов и оксигалогенидов тантала и ниобия // Изв. вузов. Цв. металлургия. 1964. No. 3. C. 123—130.

- 9. *Рябин В.А., Остроумов М.А., Свит Т.Ф.* Термодинамические свойства веществ: Справочник. Л.: Химия, 1977.
- Masloboeva S.M., Kuznetsov V.Ya., Zalkind O.A. Synthesis and study of potassium peroxypentafluorotantalate monohydrate // Russ. J. Inorgan. Chem. 2009. Vol. 54. No. 1. P. 17—21; Маслобоева С.М., Кузнецов В.Я., Залкинд О.А. Синтез и исследование моногидрата пероксипентафторотанталата калия // Журн. неорган. химии. 2009. Т. 54. No. 1. C. 20—23.
- 11. Колосов В.Н., Орлов В.М., Прохорова Т.Ю., Мирошничен-ко М.Н. Натриетермическое восстановление термообработанного в атмосфере воздуха гептафторотанталата калия // Новые подходы в химической технологии минерального сырья. Применение экстракции и сорбции: Матер. 2-й Рос. конф. с междунар. участием (г. Санкт-Петербург, 03—06 июня 2013 г.). Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2013. Ч. 2. С. 139—142.
- 12. *Константинов В.И.* Электролитическое получение тантала, ниобия и их сплавов. М.: Металлургия, 1977.
- 13. Lin C., Jiang H., Gong H. et al. Low-temperature synthesis of  $K_2Ta_2O_3F_6$  // J. Fluor. Chem. 2012. Vol. 144. P. 171—175.
- 14. *Agulyansky A*. The chemistry of tantalum and niobium fluoride compounds. Amsterdam: Elsevier, 2004.
- 15. *Орлов В.М., Колосов В.Н., Беляевский А.Т.* и др. Морфология натриетермических порошков тантала и ниобия в зависимости от способа восстановления // Перспективные материалы. 2013. No. 4. C. 13—20.
- Розенберг Л.А., Штельман С.В. Состояние кислорода в танталовых порошках // Изв. АН СССР. Металлы. 1985. No. 4. C. 163—164.

## References

- Balaji T., Govindaiah R., Sharma M.K. et al. Sintering and electrical properties of tantalum anodes for capacitor applications. Mater. Lett. 2002. Vol. 56. No. 4. P. 560—563.
- Purushotham Y., Ravindranath K., Kuma A. Quality improvements in tantalum powder by automation of sodium reduction system. Int. J. Refract. Metal. Hard Mater. 2009. Vol. 27. No. 3. P. 571—576.
- 3. *Mizusaki Y., Iijima H., Noguchi Y.* Pat. 7679885 (USA). Tantalum powder and methods of manufacturing same. 2010
- Kolosov V.N., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Prokhorova T.Yu. Preparation of high purity tantalum powders by sodium thermal reduction. Inorganic Materials. 2012. Vol. 48. No. 9. P. 903—907. (In Russ.: Poluchenie vysokochistykh poroshkov tantala natrietermicheskim metodom.

- Neorganicheskie Materialy. 2012. Vol. 48. No. 9. P. 1023—1027).
- Prokhorova T.Yu., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Kolosov V.N. Effect of tantalum capacitor powder preparation conditions on the dielectric loss tangent of anodes. Inorganic Materials. 2014. Vol. 50. No. 2. P. 145—149. (In Russ.: Vliyanie uslovii polucheniya tantalovykh kondensatornykh poroshkov na tangens ugla dielektricheskikh poter. Neorganicheskie Materialy. 2014. Vol. 50. No. 2. P. 161—165).
- Polyakova D.P., Kononova Z.A., Kremenetskii V.G., Polyakov E.G. Vliyanie kisloroda na kompleksoobrazovanie i elektrokhimicheskie protsessy v rasplave [The effect of oxygen on the complexation and electrochemical processes in melt]. Elektrokhimiya. 1997. Vol. 33. No. 9. P. 1088—1097.
- Chamelot P., Palau P., Massot L. et al. Electrodeposition process of tantalum (V) species in molten fluorides containing oxide ions. Electrochem. Acta. 2002. Vol. 47. P. 3423—3429.
- Amosov V.M. K termokhimii kompleksnykh galogenidov i oksigalogenidov tantala i niobiya [On the thermochemistry of complex tantalum and niobium halides and oxyhalides]. Izv. Vuzov. Tsvetnaya Metallurgiya. 1964. No. 3. P. 123—130.
- 9. *Ryabin V.A., Ostroumova M.A., Svit T.F.* Termokhimicheskie svoistva veshchestv [Thermodynamic Properties of Substances]. Leningrad: Khimiya, 1977.
- Masloboeva S.M., Kuznetsov V.Ya., Zalkind O.A. Synthesis and study of potassium peroxypentafluorotantalate monohydrate. Russ. J. Inorgan. Chem. 2009. Vol. 54. No. 1. P. 17—21. (In Russ.: Sintez i issledovanie monogidrata

- peroksipentaftorotantalata kaliya. *Zhurnal Neorganicheskoi Khimii*. 2009. Vol. 54. No. 1. P. 20—23.).
- 11. Kolosov V.N., Orlov V.M., Miroshnichenko M.N., Prokhorova T.Yu. Natrietermicheskoe vosstanovlenie termoobrabotannogo v atmosfere vozdukha geptaftorotantalata kaliya. In: Novye podkhody v khimicheskoi tekhnologii mineral'nogo syr'ya. Primenenie ekstraktsii i sorbtsii: Mater. 2-oi Ross. konf. s mezhdunarodnym uchastiem [Sodium thermal reduction of potassium heptafluorotantalate heat\_treated in air atmosphere. In: New approaches in chemical technology minerals. Use of extraction and sorption: Mater. 2<sup>nd</sup> Russian Conf. with Int. participation (St. Peterburg)]. Apatity: Kola Scientific Center RAS. 2013. Pt. 2. P. 139—142.
- Konstantinov V.I. Elektroliticheskoe poluchenie tantala, niobiya i ikh splavov [Electrodeposition of Tantalum, Niobium, and Their Alloys]. Moscow: Metallurgiya, 1977.
- 13. *Lin C., Jiang H., Gong H.* et al. Low-temperature synthesis of K<sub>2</sub>Ta<sub>2</sub>O<sub>3</sub>F<sub>6</sub>. *J. Fluor. Chem.* 2012. Vol. 144. P. 171—175.
- 14. *Agulyansky A*. The chemistry of tantalum and niobium fluoride compounds. Amsterdam: Elsevier, 2004.
- 15. *Orlov V.M., Kolosov V.N., Belyaevskiy A.T.* et al. Morfologiya natrietermicheskikh poroshkov tantala i nioibiya v zavisimosti ot sposoba vosstanovleniya [Morphology of sodium-reduced tantalum and niobium powders versus a method of reducing]. *Pekspektivnye materialy.* 2013. No. 4. C. 13—20.
- Rosenberg L.A., Shtel'man S.V. Sostoyanie kisloroda v tantalovykh poroshkakh [Oxygen species in tantalum powders]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Metally. 1985. No. 4. P. 163—164.